SEMICONDUCTOR DEVICE AND ITS MANUFACTURE

PUB. NO.: 54-040569 [JP 54040569 A] PUBLISHED: March 30, 1979 (19790330) INVENTOR(s): ODATE MITSUO

NISHIUCHI TAIJI

APPLICANT(s): MITSUBISHI ELECTRIC CORP [000601] (A Japanese Company or Corporation), JP (Japan)

APPL NO.: 52-107459 [JP 77107459]

FILED: September 06, 1977 (19770906)

INTL CLASS: [2] H01L-023/48; H01L-021/58

JAPIO CLASS: 42.2 (ELECTRONICS — Solid State Components)

Section: E, Section No. 113, Vol. 03, No. 61, Pg. 92, May 26, 1979 (19790526) JOURNAL:

ABSTRACT

PURPOSE: To make excellent contact by pressure-holding an semiconductor element by interposing oil or grease containing powdery metal between the main electrode of the element and an external electrode.

gg日本国特許庁

北特許出願公開

公開特許公報

昭54-40569

50Int. Cl.² H 01 L 23/48 H 01 L 21/58 識別記号 52日本分類 99(5) C 11

庁内整理番号 7357~5日 7357~5日

43公開 昭和54年(1979) 3 月30日

発明の数 2 審査請求 未請求

(全 5 頁)

SP半導体装置およびその製造方法

创特

頭 昭52-107459

22出

页 昭52(1977)9月6日

念発 明 者 大館光雄

伊丹市瑞原 4 丁目 1 番地 三 菱 電機株式会社北伊丹製作所內 72 年 明 者 西内泰治

伊丹市瑞原 4 丁目 1 番地 三菱 電機株式会社北伊丹製作所内

70出 類 人 三菱電機株式会社

東京都千代田区丸の内二丁目 2

番3号

74代 理 人 弁理士 英野信一

外1名

明 鷹 1

1. 景明の名称

半導体装置およびその製造方法

2 24 許慧求の製器

(1) 2つの主電網と1つ以上のpa保合を備え た半導体表子、放配半導体系子の各主電機に電気 的, 然的にそれぞれ加圧機械された外部電機から 構成された加圧機械形半導体装置において、放起 半導体業子の少なくとも1つの主電機と前出外部 電艇との間に設束を減る人した油またはグリー スを介在させ加圧保持したことを特徴とする半導 体装置。

(2) 2つの主電地と1つ以上のpa趺合を油之た半導体素子、前起半導体素子の各主電物に電気 的。熱的にそれぞれ加圧で製された外部電池から 果成された以圧機器形半導体装置の製造方法とに いて、調配半導体素子の少なくとも1つの主電池 と簡配外部電池との関に粉末金銭を対した。 たはブリースを介在させ、あらかじめ最終 が圧力以上の圧力を少なくとも1回以上加圧し、 その後、加圧を徐々に減じて最終加圧以特圧力に して保存させることを特徴とする半導体英重の製 金方法。

3. 発明の評価な説明

この発明は、半導体業子の主電機と、これに圧 使された主電機体の外部電機関の電気料。 熱的量 触弧队を減少させた半導体装置およびその製造方 住に関するものである。

半事件 来于の大 名 力 化 に 伴い 食 属 間、 対 に 半事体 来 ナ の 主 電 差 と、これ に 圧 波 さ れ る 外 路 電 差 間 と の 電 気 的。 熱 的 波 放 圧 仏 を 乗 少 さ せ る こ と か 間 過 と な る。これ ら の 波 放 圧 人 を 乗 少 さ せ る に は 、 従来、 半 事 体 来 于 を ラン ピング し て、 平 面 度、 平 行 度 を 向 上 さ せ た り 。 半 事 体 来 子 と 外 部 電 歯 と の 間 に 蚕 い 全 属 、 例 え ば 製 。 食 等 の 数 を 挿 人 し た り 、 圧 皮 力 を 大 さ く す る 万 法 か 行 わ れ て い た 。 半 事 体 来 子 は 1 つ 辺 上 の p a 波 合 を も つ た シ リ コ ン 川 数 を 、 そ れ と 熱 断 後 体 数 の 類 似 し た 全 属 。 例 え ば セ リ ブ デ ン ・ ラ ン グ ス ア ン 川 数 帯 の 炙 神 数 と を ・ ソ ル ミ ニ ク ム 零 の ろ う 好 を 用 い て 冥 空 中 、 遅 元 性 ガ

スあるいは不治性ガス中で共産にてろり付けおよ

び合金が行われ構成される。

ところで、半導体業子の大口径化化律い、半導 体業子の後も85~100mにもなり、シリコン 双と支持数とわり付け。 合意を行つたときに、ジ リコン板の周囲站に大きなストレスが共り。それ が単写体業子の電気特性を阻害したり。各材料の 熱脳快速によるパイノタル作用により、半導体器 子が大きく戻る姿の間端が発生する。神に大口任 の半導体業子の電気特性を改善するためには、シ リコン数のストレスを能力軽減する必要が生ずる。 ストレスを軽減させるためにはシリコン枚の適径 およびなみに適合させて、支持板のなみを無くす ることにより解決することができる。しかしなか、 らこれは半串体君子の反りのより増大を担くごと Kなり、そのまま(ろう付け。合金完了)の状態 で圧装力を加えて半導体素子と外部電池とを摂放 させようとすると、シリコン板の反りを矯正する **遠程においてシリコン収売器のストレスの変態。** ひいてはシリコン板内層でのナラックの発生を招

特別の54-40569(2) を、異気特性を劣化させてしまう。これについて さらにも1 似を用いて展明する。

第1回はも単体装置の新面切をボずものである。 このはで1は平形ダイオード等の市場は末子であ り、p a p* 独介を有するシリコン数 2 がシリコン 収えを通貨するモリブデンからなる支持収るピア ルミニクムーアルミニクムシリコン共属当りによ つてろう付けされ雑葉されている。5はアルミニ クム星世により形成されたアルミニクム電池であ り、以上で半導体者子!が興成されている。この 半導体書子1は上。下に異気。熱を取り出すため の別からなる思りの外部電機をと思りの外部電機 11とが配置され、圧張状態で保持される。7は セラミックあるいはガラス等からなる単状色量体 であり、一方の地は思りの外部電影をに剝からな るダイヤフラムまがろう付けされ、地方の単は草。 鉄ニツケル合金からなる店扱リングまがろう付け されて、ロトで毎1の主意集体10か異成される。 店使リング12は第2の外部電衝11とろう付け される。13は唐伊部分を示す。以上で第2の主

電遊体 1 4 が構成される。 1 5 は冷却フインである。

一般的には、各々の外部電板を、11は、平面 度、平行度は20 mm以下で表面おらさは10 m m以下の加工が行われており、さらにニックル。 制、製、全ノッキが5 mm 位換されている。

この半場体長度を制立てるには、先ず電1の主電板体10に半場体系チ1を挿入し、次に第2の主電板体14をかぶせて、不活性雰囲気中にて各々の店頭リングま、12をアークまたは低低の保険が行われて半場体装置に、さらに内電板の外部に熱はよび電気を取り出し、かつ、熱を冷却する冷却フィン15が圧使力とで圧慢される。

このように構成された半導体装置は半導体素子1の大口性化ドより、解送のように半導体素子1の入りも大きくなり圧使力Pによつて、反りが増近されることにより発生するシリコン数2のストレスの増大ひいでは、クラックの発生により半導体素子1の電気特性が劣化し、ひどいときには減

壊する単型が起る。また、及りを無正させうる圧 扱力Pが不足した場合は筋肉特性が悪くなり、半 単体業子1を劣化。緩壊させる。そのため茯素は 第2関(*) に示す半導体素子1を第2図(b)。(c)。 (d) りょうな方法において、これらの間離発生を 抑えている。すなわち第2図(b)のようドランピ ングドより半値度、半行度を小さくするか、第2 図(c) のように表面に乗かくて電気・熱伝導の良い金、製等の黄金属量を設ける。さらには第2図 (d) のように圧度力Pをα倍して大きくする等の 力圧である。

しかし、第2回(b)のように疑い変異をラッピングすることは、その作業に必要な及い時間と、大きな政権投資が必要となり、さらには労力とに投の増加につなかり、また、フッヒング級の半導体素子要調の汚染・輸去に神経を使うことになる。次に、第2回(c)のように乗るも厚くなり、材料費の上昇につなかる。さらに、第2回(d)のように比較力を大きくすることは半導体集費の最初的

塩度の増加を伴い。半導体装置の素点を大きくする結果となり計士しくない等。いずれの方法にも まくの問題があつた。

この発明は、上述の点にかんかみなされたもので、大さく及りの発生している半導体基子に小さな圧慢力によって、電気物性、熱神性を充分点とさせ、かつ半導体装置を構成する半導体まかの各主電機とこれに圧振する各々の外部電池とが支針な扱かがられ、まつにコスト、工程の増加、共産の大形化を伴わないようにしたものである。以下この発明について説明する。

第3回はこの発明の一実施例を不丁斯面別で、 第1回と同一符号は同一部分を不し、1号は自動 事事体素子1の大きな反り部に介在させた投末会 減を選入した論またはデリースである。このよう に論またはデリースを介在させることにより、第 2回(a)。(b)。(c)で説明したほ素の不多合を ことごとく論ますることができる。

第3回の半導体装置の組立ては、半導体ます1の主電池と各々の外部電池1。11と接触する部

特間空54—4月5 69 (3) 分のみの両角に確立にはグリース1 8 を曳布する。 この際、後触器以外の能分に曳布することは、絶 競技の問題から充分在まして行う必要がある。次 に従来と同じように第1 の主意物体 1 4 に半導体 ま子1 を挿入してから第2 の主意物体 1 4 をかぶ せて、各年の保護リング3、1 2 の保護を打つた 後、両外配電池6、1 1 に冷却フィン1 5 が圧促 力ピで圧後される。

このように選立てられた半年体装置は由または クリース18を密布した日外は従来のものと同じ である。しかしなから、同じ圧慢力Pにおいては、 装置の装施無疑視。接触電気延気値は従来に比 べて各々10%と某少した。第5回に第4回(*)。 (b)。(c)のそれぞれの熱医点と最電圧降下の関 体を示す。さらに、吸触無差以値および接触電気 並以値を減少させるには、第4回に示した工程を 行えばよい。

ずなわち、思 4 図(z) は 組立てられたままの 圧 设力 P=0 のときである。 思 4 図(b) は 最終 加圧 圧 扱力 P'の 1.1 毎以上の圧 接力つまり $\alpha - P'$ (α

は 1. 1 以上の数字)をかけたときである。 さらに 第 4 間 (c) は、放好加圧圧炭力 どのときであるか。 第 4 間 (b) の α・ピ より圧力を徐々に乗じたものであり、この圧炭力 ピ で半導体 気質の動作が行われる。ここでいう圧炭力 ピ は 9 9 ね/ご 以下であり、 α は半導体 累子 1 の 口 ほと 反 り。 各 々の外 都 電 者 6 . 1 1 の 材 質 。 然 透 理 お よ び 表 面 状 で , ク キ の 職 類 等 に よ つ て 失 め ら れ る 定 数 で あ る か 実 敵 に よれ ば 2. 5 以 上 は 風 え な か つ た。

次に油またはグリース16の状態を設明すると、第4回(a)では半導体業チ1と各々の外部電換6.11間には、油またはグリース16が存在し、第4回(c)では徐々に圧力α・P'を減じて放弃性度形圧力P'に至ると、半導体業チ1の反りが帰性変形によりもどり、半導体業チ1と各々の外部電影によりもどり、半導体業チ1と各々の外部電影によりもどり、一次直接が増り、この部分でも電気。熱の伝導が行われ、その部果、強敵監監機対よび要性電気に対して各々15%と

減少した。この状況を第5 図に示す。また由また はグリース16中に入れる粉末全属の粒子の大き さと、熱量気候、顧恵圧降下の関係を第6 図に示す。

すなわち、第5 別において、縦軸は熱低以と類 電圧降下を示し、緩軸は典定圧力である。曲線 [は熱延以、崩離] は脳電圧降下の圧力に対する変 化を変わしている。

また号 6 図は複雑に粉末支属の粒子径をとり、 取物は名 5 図と同じく熱紙はと胸電圧降下をとつ たもので、歯離しは熱紙は、曲線単は線電圧降下 を表わす。第 6 図における粉末金属はよくなまさ れたアルミニクム粉を用いたか。実験では比較的 素かく、かつ、硬度 H v 4 0 以下の割、インジク ム、船、端、重給等の単一食属または総合食属で もさしつかえないことが判判している。この実験 より、粉末金属の粒子の径は、半導体素子の成り の 1 / 1 0 以下であれば、大きな効果が得られる。

たお、上記実施例では平形ダイオードについて 説明したか、この景明はこれに展定されるもので なく、サイリスタ、トライアング、トランジスタ 多の平形、スタッド形の半番体書を尽ら応用でき ることはいうまでもない。

は上塁明したようにこの発明によれば、半場体素をと外部場所との圧戻力を小さくすることができ、半場体装置に冷却体を取付ける環境の小形化されることはいうまでもなく、最終回圧圧要力が小さいために半場体素子の及りを無限に乗びかったがないので、半場体素子を構成するシリコンとの外側部に対ける致労の書機にようクラフクも切け、電気的特性の方化が発生しない半導体装置が得られる相点がある。

4. 図面の助単な説明

31回は従来の半導体装置の新潟図、第2回(a) ~(d)は31回の半導体業子の反りを改善させる 従来の方法の設制図。第3回はこの発明の一実施 例を示す半導体装置の新銅図、第4回は適圧力に よる半導体業子外部電機関の油またはグリースの 物無投票の設制図、第5回は、第4回の過程に34 特別に54-1056914) ける電気・筋質性の関係は、多らのは適またはダ リースに収入される粉末を解除を(アルミニケム)と電気・筋質性の関係のである。

図中、1は半様体系を、2はシリコン数、3は 支持数、4はアルミニクムーアルミニクムシリコ ン氏品層。5はアルミニクム電子。6は第1の外 部電子、7は環状過酸体、8はダイヤフラム、3、 12は序及リング、10は第1の主電条体、11 は常2の外部電子、13は序反配分、14は第2 の主電条体、15は冷却フィン、16は海または ブリースである。なお、図中の同一符号は同一ま たは相当部分を示す。

代殊人、其 野 信 一 (外1名)







